

< 日本特許・実用新案明細書収録セット >

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

## ガラスのウェット・エッチング方法

\*\*\*\*\*

[ 公開編 ] 平成10年～平成12年 ( 3年間 ) 59点

\*電子BOOK版新登場! 全文PDF CD-ROM 版 ￥20,700 -  
 全文紙収録 全文公報版 ￥20,700 -

### 既刊関連セットのご案内

|            |      |                   |          |     |         |
|------------|------|-------------------|----------|-----|---------|
| No,8502    | 公開特許 | ガラスのウェット・エッチング方法  | 平.5-9    | 65点 | ￥24,800 |
| No,8508    | "    | 磁気ディスク用ガラス基板の製造方法 | 平.7-9    | 53点 | ￥21,700 |
| No,8522    | "    | 微粒子ガラスの製造方法       | 平.5-9    | 62点 | ￥24,400 |
| No,8496    | "    | ガラスへのメッキ処理方法      | 平.5-9    | 60点 | ￥23,700 |
| No,8521    | "    | 廃棄ガラスの製造加工方法      | 平.5-9    | 61点 | ￥23,500 |
| No,8534    | "    | 抗菌性ガラスの組成と製造加工方法  | 平.5-9    | 77点 | ￥30,000 |
| No,8564    | "    | 食卓用ガラス器の製造加工方法    | 平.5-9    | 73点 | ￥27,900 |
| No,8607    | "    | ガラス瓶のコーティング方法と工程  | 平.4-10   | 70点 | ￥32,200 |
| No,7488    | "    | "                 | 昭.60-平.3 | 71点 | ￥33,000 |
| No,8610    | "    | ガラス容器の成形方法        | 平.9-10   | 60点 | ￥25,700 |
| No,8186(B) | "    | "                 | 平.8      | 51点 | ￥24,000 |
| No,"(A)    | "    | "                 | 平.7      | 62点 | ￥26,000 |
| No,8609    | "    | 不良瓶の検出方法と装置       | 平.8-10   | 76点 | ￥34,500 |
| No,8161    | 公告特許 | "                 | 平.6-8    | 61点 | ￥27,600 |
| No,7205(A) | "    | "                 | 昭.56-60  | 56点 | ￥26,400 |
| No,"(B)    | "    | "                 | 昭.61-平.2 | 48点 | ￥22,600 |
| No,"(C)    | 公開特許 | "                 | 昭.63-平.2 | 91点 | ￥43,600 |
| No,8848    | "    | 工芸ガラス製品の成形方法      | 平.9-11   | 75点 | ￥29,500 |
| No,8139    | "    | "                 | 平.6-8    | 71点 | ￥27,800 |
| No,7744    | "    | "                 | 平.2-5    | 73点 | ￥28,900 |
| No,8639    | "    | 液晶ガラスの保護膜形成法と組成物  | 平.5-10   | 95点 | ￥40,000 |

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: [kokusai@itdc-patent.com](mailto:kokusai@itdc-patent.com) お電話でも承ります)

[ 原本コピーはB5サイズ・目次製本済みです。2～3日中に請求書同封の上お送り致します。 ]

### お 申 込 書

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 会 社 名   | ご 注 文 内 容                        |
|         | ニュースガイド No. ,<br>CD-ROM版 ・ 全文公報版 |
| 所 属 部 署 | 題 名                              |
|         |                                  |
| 担 当 者 名 | 合計 ￥                             |
|         | ( ) Fax ( )                      |
| 住所 〒    |                                  |

# ガラスのウェット・エッチング方法 No.9215

[公開編]平成10年～平成12年 59点

CD-ROM版 ¥20,700

全文公報版 ¥20,700

## 日本特許公開平成10年

- 1 磁気ディスク用ガラス基板の表面処理方法  
石塚硝子(株)
- 2 カルコゲナイドガラス用エッチング液及びエッチング方法並びに平滑表面を有する光学部材  
ホーヤ(株)
- 3 シリカガラス治具表面処理液及びそれを用いた処理方法  
信越石英(株)
- 4 マット面をもつ半導体工業用シリカガラス物品およびその製造方法  
"
- 5 フォトマスクの修正方法  
(有)大山光学目盛彫工所
- 6 風化したガラス容器の再生処理方法  
東洋ガラス(株)
- 7 石英ガラス質半導体熱処理用治具の製造方法  
東芝セラミックス(株)
- 8 電子光学部品用ガラスおよびその製造方法  
東芝硝子(株)
- 9 研磨速度抑制化合物  
ローデル・Inc.
- 10 洗浄方法  
IPIA/インターナショナル
- 11 光ファイバ母材のフッ酸浸漬処理装置  
古河電工(株)
- 12 紫外用光学素子およびその製造方法  
(株)ニコン
- 13 半導体の製造中に使用するための石英ガラス部材  
信越石英(株)
- 14 磁気ディスク用基板の製造方法  
(株)日立s/s
- 15 フォトマスク及びその製造方法  
大日本印刷(株)
- 16 " "
- 17 " "

## 日本特許公開平成11年

- 18 酸化錫被膜の除去方法  
日本板硝子(株)
- 19 ガラス表面の酸処理方法およびその装置  
セントラル硝子(株)
- 20 合成石英ガラス治具用エッチング処理液およびそれを用いたエッチング方法  
信越石英(株)
- 21 プラズマディスプレイパネル及びプラズマディスプレイパネル用ガラス基板並びにその製造方法  
三菱電機(株)
- 22 光学用合成石英ガラスの製造方法  
東芝セラミックス(株)
- 23 半導体デバイス製造プロセス用および液晶デバイス製造プロセス用洗浄剤  
大塚化学(株)
- 24 基材のエッチング方法及びそれに用いる酸性インク  
関東物産(株)
- 25 非導電性基板に導電性パターンを形成させる方法  
横浜油脂工業(株)
- 26 薄膜の除去方法  
旭硝子(株)
- 27 円筒状ガラス内壁エッチング装置  
日本航空電子工業(株)
- 28 導電膜の形成方法  
シャープ(株)
- 29 蝕刻装置  
エルジー電子(株)

- 30 ケイ酸塩の選択的エッチング方法およびそれに適したエッチング組成物  
IBM Corp.
- 31 表面に凹凸を有する石英ガラスおよびその製造方法  
信越石英(株)

## 日本特許公開平成12年

- 32 エッチング液  
ダイキン工業(株)
- 33 " "
- 34 エッチング剤と該エッチング剤を用いるパターン膜の形成方法  
セントラル硝子(株)
- 35 薄板ガラス基板およびその研磨方法  
"
- 36 基材の被膜除去液および該被膜の除去方法  
"
- 37 光散乱性ガラス基板、その製造方法および光散乱性ガラス基板を用いた反射型液晶表示素子用背面基板  
日本板硝子(株)
- 38 情報記録媒体用ガラス基板及びその製造方法  
"
- 39 磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法、及び磁気記録媒体の製造方法  
ホーヤ(株)
- 40 ガラス基板の洗浄液及び洗浄方法  
日立プラント建設(株)
- 41 ガラス用エッチング液、エッチング方法、マイクロレンズ基板の製造方法  
セイコ・エプソン(株)
- 42 照明用乳白ガラスローブ及び照明装置  
松下電工(株)
- 43 ガラスびんの外面処理方法及びガラスびん  
東洋ガラス(株)
- 44 表面を研磨するための、リガンドまたはキレート剤を含有するスラリー  
コヌック・Inc.
- 45 薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ用ガラスの自動エッチング装置  
システム・テクノロジー・Inc.
- 46 電子ディスプレイおよび基材の洗浄およびエッチング用組成物  
リー・キウン
- 47 基材被覆膜の除去法  
セントラル硝子(株)
- 48 磁気ディスク用基板の作製方法、その方法により得られた磁気ディスク用基板及び磁気記録媒体  
日本板硝子(株)
- 49 機械的に処理された基材をポストエッチングする方法  
ユニコン・フィリップス NV
- 50 感光性ガラス板への孔開け加工方法  
(株)三協機械s/s
- 51 微細構造の形成方法及び光学素子の製造方法  
キャノン(株)
- 52 凹型微細形状のアレイ状パターン形成方法及びその形成方法を用いて製作される平板型レンズアレイ及び液晶表示素子及び平板型オイルトラップ  
リコー光学(株)
- 53 光学素子およびその製造に用いるスタンプ  
シャープ(株)
- 54 マイクロレンズ用凹部付き基板の製造方法、液晶パネル用対向基板の製造方法、液晶パネル用対向基板、液晶パネルおよび投射型表示装置  
セイコ・エプソン(株)

- 以下5点省略 -